HARMONIC GENERATING DEVICE

Patent number:

JP63121829

Publication date:

1988-05-25

Inventor:

NAKAYAMA NOBUO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G02F1/377; G02F1/35; (IPC1-7): G02F1/37; H01S3/18

- european:

G02F1/377

Application number: JP19860268011 19861111 Priority number(s): JP19860268011 19861111

Report a data error here

Abstract of **JP63121829**

PURPOSE:To use a small-sized, low-output semiconductor laser, etc., and the exciting light of continuous oscillation and to obtain high conversion efficiency by using a resonator and a nonlinear optical material. CONSTITUTION:Nonlinear optical crystal 1, mirrors 2 and 3 which constitute the resonator, and an optical waveguide 4 are united. The length L of the nonlinear optical crystal 1 is so designed that incident laser beam 5 generates a standing wave in the optical waveguide and nonlinear optical crystal 1. A mirror M12 constituting an optical resonator has a >=99.8% reflection factor to laser beam 5 and a >=99.8% reflection factor at a frequency 6 twice as high as that of the laser beam, but a mirror [M2]3 has >=99% transmissivity to the frequency 6 twice as high as that of the laser beam. Consequently, beam from the semiconductor laser is used as the exciting light to obtain >=30% high conversion efficiency to a 2nd harmonic.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

砂日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭63-121829

©Int,CI,⁴

識別記号

厅內整理番号

❸公開 昭和63年(1988)5月25日

G 02 F 1/37 H 01 S 3/18 7348-2H 7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

高調波発生装置

砂特 頤 昭61-268011

受出 腳 昭61(1986)11月11日

砂発 明 者 ①出 願 人 中 山 信 男 松下電器 産業 诛式 会社

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

1 42 1

 発明の名称 高級放発生装置

2、特許請求の範囲

(I) 共級器と非線形光学物質とを用いたことを特徴とする前部放発生装置。

② 共衆語と非領形光学物質を一体化したことを 等徴とする特許額求の範囲第四項記載の高調放発 生数電。

四 半球体レーザーと共福器と非線形光学物質を 組み合せたことを特徴とする特許融水の範囲器(I) 項または第四項のいずれかに距離の高額波発生装 者。

初 非線形光学物費に光速被路を形成させたことを特徴とする特許的求の範囲第11項、新物項または第19項のいずれかに記載の両周被発生腹離。

(5) 非越形光学物質に電界を加えることを終放とする特許請求の銭団第川頂、第四項または第四項のいずれかに記数の高限放発生装置。

(0) 非級形光学物質を温度類初することを特徴と

i

する特許請求の範囲第UI項、第四項でたは第(3)項のいずれかに記載の高額液発生装置。

の 非線形光学物質に磁界を加えることを特徴と する特許請求の範囲第111項、第四項または第111項 のハブれかに配載の英調液発生設置。

個 非磁振光学物質として薄膜状のものを用いることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項、第の項表文は第四項のいずれかに記載の高調線発生設置。 例 非級形光学物質に含波を加えることを発放とする修幹額求の範囲第(1)項、第四項または第四項のいずれかに記載の高調波発生装置。

協 美展器のミラーをグレーティングにすることを特徴とする特許量求の範囲第四項、第四項または第四項のいずれかに記載の再級後発生数据。

3. 発明の評細な監明

廃業上の利用分野

本発明は高圏波発生装置に関し、特に半導体レーザーと共振器および建設形光学物質からなる高 調波発生装置に関する。

従来の技術

2

13839363-121829 (2)

非報形完學語品にレーザ光を照射すると非線形 光学効果によって、光周胶数が基本線の整数倍の 商別級が得られる。このうち、基本酸の 2 倍の周 放数のものが第 2 萬國数と呼ばれている。 基本酸 から超級法への変換効率は入射光空度に比例して 大きくなるので通常、パルス数を利用して光強度 を高めて変換効率を向上させる方式が一般に役用 されている。

強弱が解決しようとする阿磨点

しかしながら、励起光として半導体レーザーを 用いる場合には迅力16~30mWと低く、且つ連級 免扱なので、半導体レーザー先を励起光として非 級形光学物質に設計する場合には西湖波への決機 効率は極めて低いという欠点があった。

本発明は上記のような事情に組みなされたもので、その目的は事事体レーザーの如く小型で低出力、連続発量の励起光を使用して高度模効率の高級放発生装度を提供するものである。

問題点を解決するための手段

上記の問題点を解決するためになされた本発明

は高部級の契係数率が人射光豫度に比例して大きくなることを利用して、非線形光學物質を光光照器の中に挿入することによって高変換熱率を得るものであり、さらに高限放免生効率を高める目的で、出度、電界、第昇を外部から制御することによって、より完全な位権整合を行って高効率高限效免生数置である。

作用

非結形光学係務が大きく、且つ光学的復央の少ない材料を光共顕毅の中に挿入し、位相整合をさせながら発展させる条件を設たしてやると入力した基本波が高効率で高調整に変換される。

实施例

以下本発明の一実施例の高調変発生發題について、図面を参照しなから機例する。

(察統例1)

第1回は未発明における商頭放発生装置の構成 四を示す。図中1は非級形先学結晶を示す。図中 には示していないがこの結晶の阿蕗面には入射レ ーザー免5に対して反射防止膜を被膜してある。

3

ここでは森像形光学結晶1として、BasNaffb。Ocs 結晶を使用し、非線形係数はszを利用して結晶学 的a 軸に沿って光導波器はが形成されるように致 計されている。また、この非線形光学結晶1は位 活動の温度に保つように温度制測されている。

上記の構造の高調放発失装置において、レーザ

5

(安統約2)

第2 医は本発明における高肉酸発生装置の構成 図を示す。図中7 は非線形光学復版(海膜を形成 している鋳版は図示せず)、8 は光寒冷酷、9 は 非線形光学傍膜7に電界を加えるための電極、60 は遅音放発生用トランスジューサー、11は吸音材、

8

--200--

持期報63-121829 (3)

i2は温度制顔用オーブン、13は半導体レーザー、 14は半弱体レーザーの活性層でレーザー光の導放 路にもなっており、ここから放射された、レーザ -光 (基本法) 17は効率よく光導效路8に導かれ る。16は共短費を様成しているミラー(Nェ)で、 これはレーザー先(基本線) (1) 17に対して99.8 8以上の反射率を有し、レーザー尤17が光導路8 や非線形光学獲購7を通過する際に発生する。高 関畝 (2) 18に対しては98%以上の造過率を有 している。15はミラー(M。)16とともに共振録 を模立しているミラー (M.) でシーザー光(r) 17と高間設(3p)18に対してともに99.8%以上 の反射密を行している。19は必要に応じて発用す るフィルターで、高圀敦(2ょ)18のみを選択的 に透過する。上配、電磁 9、 経費改用 トランスジ ューサー(0、温度関類用オープン等は必要に応じ て非知形光学遊贈?や光旦演器 8 の竹柏琴台 (扇 折耶整合) を行なって基本値から高額波への複類 始率を向上させる目的で使用される。

上記録条件を最適化することによって、基本被

から高調波への使焼効率は15%以上の高効率が追 成されている。

(実施例31

第1回は木製町における高級設象を整置の構成 图表示字。图中20は非极形光学结晶、21は光深效 路、22は事界体レーザー、23は半導体レーザーの 恐性暦(提波路)、24は非線形光学結局20と半群 体レーザー22との譲合闘で、この接合闘では非線 形光学結晶の光理試験21と半導体レーザーの理故 路23が結合効率が最大になるような位置関係で被 合されている。25はミラー(24.)でこれはシー サー先(*) 27と高調敦(2 *) 28ともに89.8% 以上の反射事を有している。26はミラー〔11.〕 でこれはレーザー光 (v) 27に対して99.8%以上 の反射率を育するが、高調波(2ァ)28に対して は98%以上の透過率を示す。半導体レーザーとし て、由方15m以、波長ス=0.78μmを用いて連続 発録で6m型の安定した第2新調波1=0.39μm を得た。ここでは非線形光常枯晶として INGO.を 福用した。導波路内の光をより高効率で利用する

8

場合には上記共能器のミラー25、26をグレーティングにする。

発明の効果

本務明は光共振器と非線形光学物質および辛恵体レーザーを組合せた構造を基本とし、これに使用器のし易くする目的で高度調動、電影制御、超路波が加えられるように確成されている。この結果、健来経めて国際と考えられていた、学課体レーザー(4 = 0.78 μm)を動起光として整き高限後(4 = 0.39 μm)への変換効率30 対以上の高級事を得ることが出来た。

半導体レーザーでは困難と考えられていたネー 0.4 4mのレーザー光を容易に得ることが出来た。 応用としては別えば光記録に応用すれば一挙に4 倍の高密度化が可能となるし、さらには、サブミ クロンボトリン工程への適用など、その応用範囲 は広い。

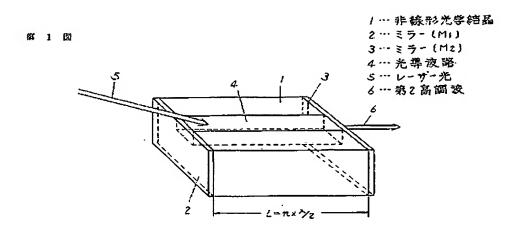
4. 図面の簡単な説明

第1回、第2回、第3回は本発界の高級改発生 装取の実施状態を示す構成関である。 1 ……非認形光学結晶、2 ……ミラー (M,) 5 ……ミラー (M,)、4 ……光導波鴉、5 …… レーザー先、6 ……第 2 高調液。

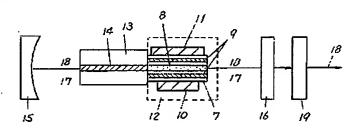
代理人の氏名 弁型土 中尾敏男 ほか)名

1 0

福爾昭63-121829 (4)



2 Ø



第 3 図

